Monatshefte für Chemie 119, 851-862 (1988)

Monatshefte für Chemie Chemical Monthly © by Springer-Verlag 1988

Synthese und Kernresonanzspektren von Methylphenyl-substituierten Trisilylphosphanen PSi₃Me_nPh_{9-n}

Karl Hassler

Institut für Anorganische Chemie, Technische Universität Graz, A-8010 Graz, Österreich

(Eingegangen 2. Dezember 1986. Revision 16. Oktober 1987. Angenommen 22. Oktober 1987)

Synthesis and NMR Spectra of Methylphenyl Substituted Trisilylphosphanes $PSi_3Me_nPh_{9-n}$

Trisilylphosphanes of the type $PSi_3Me_xPh_{9-x}$ are formed when sodium-/potassiumphosphide reacts with methylphenylchlorosilanes $Me_nPh_{3-n}SiCl$ or with mixtures of methylphenylchlorosilanes. The phosphanes $(SiMe_3)_nP$ $(SiMe_mPh_{3-m})_{3-n}$ (n, m = 0, 1, 2, 3) were separated and purified by destillation or crystallization and their ²⁹Si as well as ³¹P-NMR-spectra were recorded.

(Keywords: Methylphenyltrisilylphosphanes; ³¹P-NMR-Spectra; ²⁹Si-NMR-Spectra)

Einleitung

Bei der Identifizierung, Strukturaufklärung oder Diskussion der Bindungsverhältnisse von Silylphosphanen erweist sich neben der Phosphor-Kernresonanz die ²⁹Si-Resonanz als besonders wertvoll, weil zusätzlich zu den chemischen Verschiebungen δ^{29} Si die ³¹P²⁹Si-Kopplungskonstanten verfügbar sind. Derzeit existieren aber nur wenige Untersuchungen über den Einfluß der Substituenten (sowohl am Si- als auch am P-Atom) auf die Kopplungskonstante ¹J(SiP). Fritz [1] beschreibt die Spektren von Silylphosphanen des Typs [(CH₃)_xH_{3-x}Si]_n PH_m[CH₃]_{3-m-n} (n, m, x = 0, 1, 2, 3) und diskutiert den Einfluß der Substituenten auf δ (²⁹Si), δ (³¹P) und ¹J(SiP), während Engelhardt [2] die ³¹P-Verschiebung in der Verbindungsklasse (R₃M)₃P (M = C, Si, Ge, Sn; R = H, Me) untersucht. Als allgemeiner Trend in dieser Reihe ist eine erhöhte Abschirmung des Phosphor-Kernes bei fallender Elektronegativität von M bzw. steigenden MPM-Winkeln zu beobachten, der sich mit der

							J(SiP	[Hz]	
	$\delta^{31}\mathbf{p}$	$\delta({ m Si}Me_3)$	$\delta(\mathrm{Si}Me_2Ph)$	$\delta(\operatorname{Si}MePh_2)$	$\delta(\mathrm{Si}Ph_3)$	$SiMe_3$	SiMe ₂ Ph	SiMePh ₂	Si Ph ₃
$P(SiMe_3)_3$	-251.0	2.8				27.3			
O(SiMe,),SiMe,Ph	-254.1	3.17	-1.64			26.5	26.5		
$\hat{O}(SiMe_{2}\tilde{P}h)_{2}SiMe_{3}$	-255.0	3.60	-1.40			25.7	26.5		
$P(SiMe_2Ph)_3$	- 248.6		-1.36				26.5		
P(SiMe ₁),SiMePh,	-255.1	3.49		-6.07		26.5		24.3	
$P(SiMePh_{2})$,SiMe_{3}	-255.8	4.34		-5.64		24.3		23.5	
$P(SiMePh_2)_3$	-256.9			-4.93				22.1	
$P(SiMe_3),SiPh_3$	-254.3	3.7			- 7.05	23.5			25.7
$P(SiPh_1)$, $SiMe_3$	-255.0	5.10			-6.39	19.1			21.3
$P(SiPh_3)_3$	- 264.5				-6.17				17.4
P(SiMe, Ph), SiMePh,	-252.1		-1.19	- 5.94			25.0	24.3	
$P(SiMePh_2)_2SiMe_2Ph_2$	-254.3		-1.00	-5.45			24.3	22.8	
P(SiMe, Ph), SiPh,	-253.6		-1.01		- 7.24		22.8		25.0
$P(SiPh_3)_2SiMe_2Ph$	- 257.9		-0.64		-6.62		19.9		20.6
P(SiMePh,),SiPh	-258.9			-4.77	-6.44			19.9 ± 1	19.9
$P(SiPh_3)_2SiMePh_2$	- 262.3			- 4.57	-6.37			17.6 ± 1	17.6

 $^{\rm a}$ $\delta(^{31}{\rm P})$ gegen 85% ${\rm H}_{3}{\rm PO}_{4},$ $\delta(^{29}{\rm Si})$ gegen TMS [ppm]

K. Hassler:

Theorie von *Letcher* und *van Wazer* [3] für Phosphorverbindungen der KZ 3 zumindest teilweise erklären läßt.

Kernresonanzspektren

Die NMR-Parameter der vermessenen Substanzen sind in Tabelle 1 zusammengefaßt. Die Daten der Verbindungen $(SiMe_3)_2PSiMe_nPh_{3\dots n}$, $SiMe_3P[SiMe_nPh_{3\dots n}]_2$ und $P[SiMe_nPh_{3\dots n}]_3$ wurden anhand der Reinsubstanzen (siehe Exp. Teil) erhalten, während sonst Gemische verschiedener Silylphosphane vermessen wurden. Beispielhaft sind in Abb. 1 das ²⁹Sisowie das ³¹P-Spektrum der Reaktionsprodukte der Umsetzung eines Gemisches von ClSiMe₂Ph und ClSiMePh₂ mit Na/K-Phosphid angegeben, wobei zur Anreicherung höher phenylierter Produkte im Vakuum fraktioniert wurde. Für die dargestellten Spektren wurde eine Fraktion zwischen 210 und 280 °C ausgewählt. Über die Synthese der Derivate $(Ph_3Si)_nP(SiMe_3)_{3\dots n}$ wurde bereits berichtet [4].

Bei Verbindungen, die sowohl Si $MePh_2$ - als auch Si Ph_3 -Gruppen enthielten, kam es in einigen Fällen wegen des geringen Unterschiedes ihrer ²⁹Si-Verschiebungen zu Überlagerungen einzelner Dublett-Kompo-



Abb. 1. ³¹P- und ²⁹Si-Kernresonanzspektren eines Gemisches von P(Si Me_2Ph)₃, P(Si Me_2Ph)₂(Si $MePh_2$), P(Si Me_2Ph)(Si $MePh_2$)₂ und P(Si $MePh_2$)₃ im Siedebereich zwischen 210 und 280 °C

nenten, so daß Kopplungskonstanten oder δ -Werte nicht die übliche Genauigkeit besitzen. In diesen Fällen ist in Tabelle 1 eine aufgrund der Linienbreiten geschätzte Fehlerschranke angegeben.

Obwohl sich bei Umsetzungen von Gemischen dreier verschiedener Silane mit Na/K-Phosphid auch die vollständig asymmetrischen Phosphane wie z. B. $(SiMe_3)(SiMe_2Ph)(SiMePh_2)P$ bildeten, konnten in den ²⁹Si-Spektren nicht immer alle Verschiebungen und Kopplungskonstanten eindeutig identifiziert werden. In Tabelle 1 fehlen daher die Daten für diese Verbindungen. Wir hoffen aber, durch Umsetzungen des Typs

> $(SiMe_3)_2 PSiPh_3 + MeLi \rightarrow (SiMe_3)(SiPh_3)PLi \rightarrow$ $ClsiMe_2Ph$ $\rightarrow (SiMe_3)(SiMe_2Ph)(SiPh_3)P$

einige der asymmetrischen Phosphane als Reinsubstanzen zu erhalten.

Die Spektren wurden auf einem BRUKER-WH 90 NMR-Spektrometer (17.88 MHz für ²⁹Si, 36, 43 MHz für ³¹P) bei etwa 30 °C aufgezeichnet. Typische Aufnahmeparameter für die ²⁹Si-Spektren waren 3 000 Hz Sweep-Weite bei 8 K Datenpunkten, Pulswinkel von etwa 25° sowie Breitbandentkopplung im "Inversed gated"-Verfahren bei einem Delay von 20s. Die Substanzen wurden in C₆D₆ als internem Lock gelöst (Konzentrationen um 30–40%). Die ²⁹Si-chemischen Verschiebungen der Substanzen unterschieden sich in verschiedenen Lösungen um weniger als 0.1 ppm, während die ³¹P-Verschiebungen größere Unterschiede aufwiesen (bis zu 2 ppm). Die Genauigkeit der SiP-Kopplungskonstanten liegt im Normalfall bei ± 0.3 Hz.

Über die IR- und Ra-Spektren wird nachstehend berichtet [6].

Experimentelles

Die Darstellung aller Silylphosphane folgt der in [4] angegebenen Vorgangsweise. Eine in *DME* hergestellte Suspension von Na_3P/K_3P [5] wird mit dem entsprechenden Chlorsilan $Me_{3-n}Ph_n$ SiCl (bzw. Mischungen von Chlorsilanen) umgesetzt. In den folgenden Arbeitsvorschriften ist daher hauptsächlich die Aufarbeitung der Reaktionsmischungen beschrieben. Sämtliche Reaktionen sind nicht ausbeutemaximiert, so daß durch Änderungen der Vorschriften durchaus Verbesserungen zu erwarten sind. Alle Silylphosphane sind empfindlich gegen Sauerstoff und Feuchtigkeit, so daß die CH-Analysen nicht immer die gewohnte Genauigkeit aufweisen.

 $(SiMe_3)_2 PSiMe_2 Ph$

 $10 g (58.5 \text{ mmol}) PhMe_2$ SiCl und $12.7 g (117 \text{ mmol}) Me_3$ SiCl werden bei $20 \degree$ C zu einer Suspension von 58.5 mmol Na₃P/K₃P zugetropft. Man erhitzt zur Vervollständigung der Reaktion noch mehrere Stunden zum Sieden, filtriert heiß und unterwirft das Filtrat nach Abziehen des Lösungsmittels einer Vakuumdestil-

lation. Bei 80–85 °C/0.05 mm gehen etwa 4.5 g (~ 22%) (Si Me_3)₂PSi Me_2Ph als farblose, ölige Flüssigkeit über.

Elementaranalyse $PSi_3C_{14}H_{29}$:

Ber. Si 26.92 C 53.85 H 9.29. Gef. Si 26.40 C 53.60 H 9.10.

 $SiMe_3P(SiMe_2Ph)_2$

111.1 g (650 mmol) $PhMe_2$ SiCl und 35.3 g (325 mmol) Me_3 SiCl werden wie oben beschrieben mit 325 mmol Na₃P/K₃P umgesetzt. Die Vakuumdestillation erbringt bei 135 °C/0.05 mm etwa 17 g (~ 14%) einer öligen, farblosen Flüssigkeit, die nach einiger Zeit in der Vorlage erstarrt (Schmelzpunkt: 92–95 °C).

Elementaranalyse $PSi_3C_{19}H_{31}$:

Ber. Si 22.46 C 60.90 H 8.29. Gef. Si 22.54 C 60.56 H 8.22.

 $(SiMe_2Ph)_3P$

60 g (352 mmol) Me_2Ph SiCl werden wie beschrieben mit 117.3 mmol Na₃P/K₃P umgesetzt. Man filtriert heiß vom entstandenen NaCl/KCl ab, beim Abkühlen kristallisiert P(Si Me_2Ph) in langen, farblosen Nadeln aus. Ausbeute nach mehrmaligem Umkristallisieren etwa 30 g (~ 20%) P(Si Me_2Ph)₃, Schmelzpunkt 132—134 °C.

Elementarianalyse $PSi_3C_{24}H_{33}$:

Ber. Si 19.27 C 66.06 H 7.57. Gef. Si 19.56 C 66.10 H 7.52.

 $(SiMe_3)_2 PSiMePh_2$

20 g (86 mmol) $Ph_2MeSiCl$ und 56 g (518 mmol) Me_3SiCl werden mit einer Suspension von Na₃P/K₃P in *DME*, dargestellt aus 6.2 g P, 10.1 g Na und 7.9 g K, umgesetzt und die Reaktionsprodukte einer Vakuumdestillation unterworfen. Bei 135 °C/0.05 mm gehen etwa 10 g (Si Me_3)₂PSi $MePh_2$ über (~ 31%), das nach einiger Zeit in der Vorlage erstarrt (Schmelzpunkt 72—74 °C).

Elementaranalyse $PSi_3C_{19}H_{31}$:

Ber. Si 22.46 C 60.9 H 8.29. Gef. Si 22.9 C 60.40 H 8.55.

 $SiMe_3P(SiMePh_2)_2$

100 g (430 mmol) ClSi*MePh*₂ und 23.3 g (215 mmol) ClSi*Me*₃ werden mit der äquivalenten Menge Na/K-Phosphid umgesetzt und die Reaktionsprodukte einer Vakuumdestillation unterworfen. Man erhält etwa 15 g (14%) des Silylphosphans als farbloses, zähes Öl (180–190 °C/0.05 mm) das auch nach längerer Aufbewahrung nicht erstarrte.

Elementaranalyse $PSi_3C_{29}H_{35}$:

Ber. Si 16.89 C 69.82 H 7.02. Gef. Si 16.54 C 69.50 H 7.30.

⁶¹ Monatshefte für Chemie, Vol. 119/8-9

 $P(SiMePh_2)_3$

232.5 g (1 000 mmol) ClSi $MePh_2$ werden mit der äquivalenten Menge Na/K-Phosphid umgesetzt. Ähnlich wie Si $Me_3P(SiMePh_2)_2$ zeigt auch P(Si $MePh_2$) wenig Neigung zur Kristallisation. Versuche das Silylphosphan aus Lösungsmitteln wie DME oder Benzin umzukristallisieren schlugen fehl: stets konnte nur ein farbloses Öl isoliert werden. Die Ausbeute betrug 100 g (= 48%).

Elementaranalyse PSi₃C₃₉H₃₉:

Ber. Si 13.52 H 6.31. Gef. Si 13.87 H 6.26.

Diskussion

Chemische Verschiebung der ³¹P-Signale

Abbildung 2 zeigt die Abhängigkeit von δ^{31} P von der Anzahl *n* der Phenylgruppen im Molekül. Allgemein läßt sich eine Hochfeldverschiebung mit zunehmendem *n* erkennen, Isomere mit gleichen *n* haben ähnliche Verschiebungswerte, sofern sie keinen Si Me_3 -Substituenten tragen.

Die Verschiebungswerte aller Verbindungen, die keine Si Me_3 -Gruppen enthalten, korrelieren in guter Näherung linear mit der Anzahl der Phenylgruppen, während sie für die Trisilylphosphane mit Si Me_3 -Substituenten (in Abb. 2 durch ausgefüllte Kreise gekennzeichnet) deutlich davon abweichen. Offenbar übt ein Si Me_3 -Substituent einen Einfluß auf die ³¹P-Verschiebung aus, der sich von jenem der Si Me_2Ph -, Si $MePh_2$ - und Si Ph_3 -Gruppen deutlich unterscheidet. Möglicherweise sind Anisotropieeffekte dafür verantwortlich, die aber in der Theorie von van Wazer [3] nicht berücksichtigt werden.

In diesem Zusammenhang sei schließlich noch darauf hingewiesen, daß der Ersatz der Methylgruppen des P(Si Me_3)₃ durch elektronegativere Substituenten wie z. B. Ph, aber auch Fluor [δ^{31} P von P(SiF₃)₃ = -324.9 ppm] [7] zu einer verstärkten Abschirmung des Phosphorkernes führt, daß dies aber auch für elektropositive Substituenten wie etwa — Si Me_3 gilt. In der Reihe P(Si Me_3)₃, P(Si₂ Me_5)₃ und P[Si $Me(SiMe_3)_2$]₃ sinkt δ P von -251 auf -273.8 ppm und -303.3 ppm [8]. Offensichtlich erreicht innerhalb der bisher bekannten Trisilylphosphane die Abschirmung des Phosphorkernes beim P(Si Me_3)₃ ein Minimum, das nicht mehr unterschritten wird [mit weniger Ausnahmen wie z. B. P(Si Me_2Ph)₃].

Chemische Verschiebung der ²⁹Si-Signale

Die Abhängigkeit der chemischen Verschiebung von der Anzahl der Phenylsubstituenten ist in Abb. 3 und 4 dargestellt. Abbildung 3 zeigt den Einfluß der Phenylgruppen am ipso-Siliciumatom, wobei die Substituenten an den beiden restlichen Si-Atomen nicht verändert werden. Man

856



Abb. 2. δ^{31} P der Trisilylphosphane PSi₃ $Me_{9-n}Ph_n$ (\bullet Silylphosphane mit Si Me_3 -Gruppen; \bigcirc ohne Si Me_3 -Gruppen)



Abb. 3. Einfluß der Phenylgruppen am ipso-Siliciumatom auf die chemische Verschiebung der Trisilylphosphane $Ph_nMe_{3-n}Si-PXY(X, Y = SiMe_3, SiMe_2Ph, SiMePh_2, SiPh_3)$

erkennt deutlich einen parabelähnlichen Verlauf, wie er bereits von *Ernst* et al. [9] aufgefunden und auf die Summe der Elektronegativitäten zurückgeführt worden ist.

Der Einfluß der entfernten Phenylgruppen (Abb. 4) ist in sehr guter Näherung linear, lediglich die Steigungen der einzelnen Geraden sind etwas unterschiedlich. Dieses Verhalten wird z. B. auch bei den Disilanen SiH_{3-x}Ph_x-SiH_{3-n}Ph_n beobachtet [10], aber nicht bei den analogen Chlordisilanen SiCl_{3-x}Ph_x-SiCl_{3-n}Ph_n.

SiP-Kopplungskonstanten

Das Vorzeichen der SiP-Kopplungskonstante in $P(SiH_3)_3$ ist positiv (+ 42.2 Hz [11]), aufgrund der stetigen Änderungen zu den Verbindungen P[Si $Me_xH_{3-x}]_3$ [1] hin und der Regelmäßigkeit in der Reihe der Phenylmethyltrisilylphosphane ist für letztere eine Vorzeichenumkehr auszuschließen.

Mit zunehmender Anzahl n von Phenylgruppen im Molekül $PSi_3Ph_nMe_{9-n}$ ist eine Verkleinerung der Kopplungskonstante zu beobachten (wegen des negativen gyromagnetischen Verhältnisses des ²⁹Si-Kernes entspricht dies einer Vergrößerung der reduzierten Kopplungs-



Abb. 4. Einfluß der entfernten Phenylgruppen auf die chemische Verschiebung der Trisilylphosphane $XPSi_2Me_{6-n}Ph_n$ ($X = SiMe_3$, $SiMe_2Ph$, $SiMePh_2$, $SiPh_3$)

konstante K). Beispielhaft sind in Abb. 5 die Kopplungskonstanten $J(PSiMe_3)$ und $J(PSiMe_2Ph)$ gegen die Anzahl der Phenylgruppen an den beiden übrigen Si-Atomen aufgetragen, während Abb. 6 den Einfluß der Phenylgruppen an der beobachteten Bindung selbst wiedergibt (wenn diesmal die Substituenten an den beiden restlichen Si-Atomen nicht verändert werden). Unerwartet ist, daß nicht der Bindung unmittelbar benachbarte Phenylgruppen (2 Bindungen entfernt) die Kopplungskonstante stärker beeinflussen, als dies Phenylgruppen tun, die nur eine Bindung entfernt sind. Inwieweit dieses Verhalten auf Änderungen der SiPSi-Winkel zurückgeht, kann ohne Strukturdaten nicht entschieden werden.

Betrachtet man die Abhängigkeit der gemittelten Kopplungskonstanten \overline{J} (geometr. Mittel, $\sqrt[3]{J_1 \cdot J_2 \cdot J_3}$) von der Anzahl der Phenylgruppen, so unterscheiden sich SiMe₃-substituierte Silylphosphane wiederum deutlich. Bei gleichem *n* weisen sie durchwegs eine kleinere Kopplungskonstante \overline{J} auf als Isomere ohne SiMe₃-Substituenten, in beiden Fällen ergibt sich ein annähernd linearer Zusammenhang zwischen \overline{J} und *n* (Abb. 7).

Änderungen der SiPSi-Bindungswinkel (wegen des erhöhten Raumbedarfs einer Phenylgruppe dürften wohl nur Winkelaufweitungen in Frage kommen) sollten über den Fermi-Kontakt-Term nicht nur SiP-Kopp-



Abb. 5. Abhängigkeit der SiP-Kopplungskonstanten Me_3 Si-P (a) und $MePh_2$ Si-P (b) von der Anzahl der Phenylgruppen an den anderen Si-Atomen



Abb. 6. Einfluß der der Bindung benachbarten Phenylgruppen auf die Kopplungskonstante $PSiPh_nMe_{3-n} [\bigcirc Ph_nMe_{3-n}SiP(SiMe_3)_2; \bigtriangleup Ph_nMe_{3-n}P-(SiMe_2Ph)_2; \Box Ph_nMe_{3-n}SiP(SiMePh_2)_2; \times Ph_nMe_{3-n}P(SiPh_3)_2]$

860



Abb. 7. Zusammenhang zwischen gemittelter Kopplungskonstante \overline{J} und der Anzahl der Phenylgruppen (\bullet Silylphosphane mit Si Me_3 -Gruppen; \bigcirc ohne Si Me_3 -Gruppen)

lungskonstanten beeinflussen. Parallel hierzu erfolgende Änderungen der Hybridisierungsparameter sollten sich auch auf δ (³¹P) auswirken, so daß eine enge Korrelation zwischen beiden Größen nicht überraschend wäre. Abbildung 8 zeigt diesen Zusammenhang. Wiederum weichen Silylphosphane mit Si Me_3 -Gruppen vom Verhalten der restlichen Verbindungen ab.



Abb. 8. Zusammenhang zwischen gemittelter Kopplungskonstante \overline{J} und Verschiebung der ³¹P-Kerne (\bullet Silylphosphane ohne Si Me_3 -Gruppen; \blacksquare mit Si Me_3 -Gruppen)

Literatur

- [1] Fritz G, Schäfer H (1974) Z Anorg Allg Chem 409: 137
- [2] Engelhardt G (1972) Z Anorg Allg Chem 387: 52
- [3] Letcher JH, van Wazer JR (1967) Topics in phosphorus chemistry, vol 5. Wiley, New York
- [4] Hassler K (1982) Monatsh Chem 113: 421
- [5] Becker G, Hölderich W (1975) Chem Ber 108: 2484
- [6] Hassler K, im Druck
- [7] Sharp KG (1977) J Chem Soc Chem Comm 1977: 564
 [8] Hassler K (1988) Monatsh Chem 119: 863
- [9] Ernst CR, Spialter L, Buell GR, White OL (1974) J Am Chem Soc 96: 5375
- [10] Söllradl H, Hengge E (1983) J Organomet Chem 243: 257
- [11] Crosbie KD, Sheldrick GM (1971) Mol Phys 20: 317